

PROGRAMA DEL TALLER

(En inglés – Disponible traducción simultánea al español)

SESION DE LA MAÑANA (Palacio Euskalduna)	
8:30 - 9:00	RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN
SESION DE APERTURA	
Chair: Pilar Collantes, OSALAN, Spain	
9:00 – 9:15	Inauguración del Workshop, <i>Pilar Collantes, OSALAN, Spain</i> Bienvenida, <i>Emmanuelle Brun, EU-OSHA, Spain</i> Bienvenida, <i>Asun Rivero, TECNALIA, España</i> Bienvenida, <i>Enrique Amezua, Escuela de Ingeniería de Bilbao, UPV-EHU, España</i>
9:15 - 9:30	Un marco de referencia para la gestión ocupacional de los nano-riesgos: el proyecto europeo SCAFFOLD. <i>Jesús M. Lz. de Ipiña, TECNALIA, España</i>
SESIÓN I: FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN OCUPACIONAL DE LOS NANO-RIESGOS	
Presidente: Jesús M. Lz. de Ipiña, TECNALIA, España	
9:30 - 9:45	Caracterización del riesgo <i>David Pui, Universidad de Minnesota, EEUU</i>
9:45 – 10:00	Evaluación del riesgo, toxicología y efectos sobre la salud <i>Kai Savolainen, FIOH, Finlandia</i>
10:00 - 10:15	Protección frente al riesgo <i>Luana Golanski, CEA, Francia</i>
10:15 – 10:30	Gestión del riesgo <i>Mario Calderón AENOR, España</i>
10:30 – 10:45	La información de la EU-OSHA sobre los nanomateriales en el trabajo <i>Emmanuelle Brun, EU-OSHA, España</i>
10:45 – 11:00	Pausa Café
SESIÓN 2: EXPERIENCIAS EN LA INDUSTRIA	
Presidente : Olga Fernández, INSHT, España	
11:00 – 11:15	Estrategia Nanobasque: Micro y nanotecnología en el País Vasco <i>Amaia Martínez, Nanobasque, España</i>
11:15 – 11:30	Fabricación de nanomateriales <i>Claudio Fernández, TECNAN, España</i>
11:30 – 11:45	Nanomateriales en la industria de construcción <i>José Vera, ACCIONA, España</i>
11:45 – 12:00	Nanoriesgos y Servicios de Prevención <i>Jesús Dalmau, APA, España</i>
SESIÓN 3: MESA REDONDA DE GRUPOS DE INTERÉS	
Presidente : Amaia Martínez, Nanobasque, España	
12:00 - 13:00	<i>ACCIONA (José Vera), AENOR (Mario Calderón), APA (Jesús Dalmau, Eduardo Nicolás), FIOH (Kai Savolainen), OSALAN (Pilar Collantes), TECNAN (Claudio Fernández), Univ. of Minnesota (David Pui), TECNALIA (Asun Rivero)</i>
13:00 – 15:00	Pausa Comida
SESION DE LA TARDE (Escuela de Ingeniería de Bilbao)	
SESIÓN DEMOSTRACIÓN: TECNOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN INICIAL Y AVANZADA DE LA EXPOSICIÓN	
Presidente : Cristina Gutiérrez Cañas, Universidad del País Vasco, España	
15:00 – 15:20	Tecnologías para la medición de la exposición, <i>Cristina Gutiérrez Cañas, UPV-EHU, España; Celina Vaquero, TECNALIA, España</i>
15:20 – 17:00	Demostración en los laboratorios (<i>Equipamiento de la UPV-EHU y TECNALIA, España</i>)